## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-103615

(43)Date of publication of application: 15.04.1994

(51)Int.Ci.

G11B 7/26 G11B 7/20

(21)Application number: 04-249333

(22)Date of filing:

18.09.1992

(71)Applicant : RICOH CO LTD

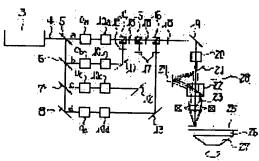
(72)Inventor: KINOSHITA MASAYUKI

## (54) OPTICAL MASTER DISK EXPOSURE DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To reduce crosstalk and to irradiate an optical master disk with beams without turning a spot back by the sending amount of a track by providing a light deflector on the optical path of the beams emitted from a laser light source and displacing the beam spot in a direction opposite to the moving direction of the optical master disk.

CONSTITUTION: In an optical master disk exposure device having four lines of laser beams for instance, the synthesized beams (a)-(d) from the device are made incident through a mirror 19 on the light deflector 20. Then, (a) and (b) within the beams (a)-(d) pass through a dichroic mirror 21 as they are, further pass through a polarizing beam splitter 22 and are led to an objective lens 23. Also, the beams (c) and (d) are reflected on the mirror 21, rejoined to the beams (a) and (b) through a reflection mirror 24 at the splitter 22. By the beams (a)-(d) synthesized in such a manner, the beam spot is generated on the master disk 25. That is, a beam



displacing mechanism 28 composed of the mirrors 21 and 24 and the splitter 22 is provided on the rear stage of the light deflector 20.

### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

. [Date of extinction of right]

# (19)日本国特許庁 (JP) (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平6-103615

(43)公開日 平成6年(1994)4月15日

(51) Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G11B 7/26 7/20

501

7215-5D

7247-5D

審査請求 未請求 請求項の数2

(全5頁)

(21)出願番号

特願平4-249333

(22)出願日

平成4年(1992)9月18日

(71)出願人 000006747

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

(72)発明者 木下 昌幸

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式

会社リコー内

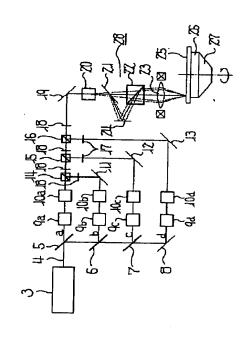
(74)代理人 弁理士 柏木 明 (外1名)

### (54)【発明の名称】光ディスク原盤露光装置

#### (57)【要約】

【目的】 案内溝及びピット列への配置の不安定性を解 決し、クロストークが少なく生産性が高い光ディスク媒 体を作製することが可能な光ディスク原盤露光装置を提 供する。

【構成】 レーザ光源3から出射されたビームを強度変 調、信号変調した後、対物レンズ23により集光して光 ディスク原盤25上に照射することにより、案内溝及び ピット列の露光を行う光ディスク原盤露光装置におい て、レーザ光源3から出射されたビームの光路上に光偏 向器20を配設し、この光偏向器20を通過した光路上 に光ディスク原盤25のテーブル移動方向とこの移動方 向とは逆方向との相互にビームスポットを変位させ案内 溝とピット列とを有する同心円を記録するビーム変位機 構28を設けた。



10

2

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 レーザ光源から出射されたビームを強度変調、信号変調した後、対物レンズにより集光して光ディスク原盤上に照射することにより、案内溝及びピット列の露光を行う光ディスク原盤露光装置において、前記レーザ光源から出射されたビームの光路上に光偏向器を配設し、この光偏向器を通過した光路上に前記光ディスク原盤のテーブル移動方向とこの移動方向とは逆方方記との相互にビームスポットを変位させ前記案内溝と前記ピット列とを有する同心円を記録するビーム変位機構を設けたことを特徴とする光ディスク原盤露光装置。

1

【請求項2】 ビーム変位機構は、入射したビームを反転させる奇数個の反転ミラーを有することを特徴とする 請求項1記載の光ディスク原盤露光装置。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光ディスクの製造を行う光ディスク原盤露光装置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来、レーザ光源から出射されたビーム を強度変調、信号変調した後、対物レンズにより集光し て光ディスク原盤上に照射することにより、トラッキン グ用案内溝間に信号変調されたピット列を有する光ディ スクを作製する光ディスク原盤露光装置において、その 光ディスク原盤上に形成される案内溝とピット列を同心 円状に記録する方法がある。このような同心円記録の方 法としては、例えば、特開昭63-112839号公報 に「光ディスク媒体の製造方法」なるタイトルで開示さ れているものがある。これは、光ディスク原盤の1回転 中に、その原盤を搭載した移動テーブルの移動距離分だ けその移動方向と逆方向ヘビームスポットを変位させる ことにより、原盤の1回転おきに案内溝とピット列とを 形成し、これにより同心円記録を行うというものであ る。この場合、光偏向器に回転と同期した鋸歯状波とし て、瞬時に切換えを行い連続印加することにより1回転 で1トラックとなる。

【0003】図4(a)はこのようにして作製された同心円の光ディクスの表面状態を示すものであり、図4(b)はその1回転毎のピームの継ぎ目部1の様子を払して示すものである。このように2ピームを一対として同心円を連続して記録すると、光偏向器の立上りの内ではよってその記録された案内内でし、光変調器を組み合わせて記録を行うと図4(c)により案内溝やピット列の配置の不安定性を生じる結果となる。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】このような不安定性を ラー24を通過するための波長板17や、各ビーム 解消するために、ディスク1回転で案内溝を、次の1回 50 性光鼠が出るように波長板18が配置されている。

転で送り位置をそれぞれ移動させ、さらに、次の1回転でピット列を、次の1回転で送り位置をそれぞれ移動させ、これにより1トラックの形成を行うことができ、ピッチ1. 6  $\mu$  m/ $\beta$ とすれば4 回転で1トラックの形成が可能となるが、しかし、このような場合には記録時間が多くなる傾向にある。

【0005】また、2 ビームによる記録の場合においても、ビッチ $1.6\mu$ m/周であれば2回転で1トラックとなるため、光ディスク原盤への記録時間が2 倍必要となり作業効率が悪くなる。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】請求項1記載の発明では、レーザ光源から出射されたビームを強度変調、信号変調した後、対物レンズにより集光して光ディスク原盤 上に照射することにより、案内溝及びピット列の露光を行う光ディスク原盤露光装置において、前記レーザ光源から出射されたビームの光路上に光偏向器を配設した光路上に前記光ディスク原盤 の光偏向器を通過した光路上に前記光ディスク原盤 の光偏向器を通過した光路上に前記光ディスク原盤 ロブル移動方向とこの移動方向とは逆方向との相互にビームスポットを変位させ前記案内溝と前記ピット列とを有する同心円を記録するビーム変位機構を設けた。

【0007】請求項2記載の発明では、請求項1記載の発明において、ビーム変位機構は、入射したビームを反転させる奇数個の反転ミラーを有するようにした。

### [0008]

【作用】請求項1記載の発明においては、ビームスポットをトラックの送り量分だけ戻すことなく光ディスク原盤にレーザビームを照射できるため、光未露光部及び案内溝、ピット列への配置に不安定性がなく、しかも、クロストークが少なくトラックピッチと同一の送り速度を得ることが可能となる。

【0009】請求項2記載の発明においては、反転ミラーによりビームを反転させることにより、光偏向器への電圧印加により1つのビームを送り方向と反対方向に戻した時、他の一つのビームはそれとは逆方向の位置に配置することが可能となる。

#### [0010]

40

【実施例】本発明の一実施例を図面に基づいて説明する。ここでは、光ディスク原盤露光装置として、図1に示すような4条のレーザビームを有する光学系を例にといって説明する。レーザ光源としてのAr(アルゴンクランで説明する。レーザ光源としてのAr(アルゴンクランで説明する。レーザ光源としてのAr(アルゴンクランでは、ダイクロイックされたビーム4は、ダイクロイックされたビーム4を調器9a~9d、信号変調器10a~10dを通過合になって、偏光ビームスプリッタ14~16にする反転に変加る。なお、各ビームの光路中には、後述を原列となるには、ないまりによりには、ないまりによりには、ないまりには、後述を見からには、後述を見からには、後述を見からには、後述を見からには、後述を見からには見からには見からには見からには見からには、またのでは、またが見からには、とないでは、とないのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またいでは、ここでは、またいでは、図100円では、では、図100円で

せることができる。

【0011】そして、それら合成されたピームa~d は、ミラー19を介して、光偏向器20に入射する。こ れにより、ピームa, bはダイクロイックミラー21を そのまま通過しさらに偏光ビームスプリッタ22を経て 対物レンズ23へと導かれ、一方のビームc, dはダイ クロイックミラー21により反射され、反射ミラー24 を介して偏光ビームスプリッタ22でビームa, bと再 び合成され、対物レンズ23へと導かれる。その後、合 成されたビームa~dは、対物レンズ23により集光さ れ光ディスク原盤25上に照射されビームスポットを形 10 成する。この光ディスク原盤25は、ターンテーブル2 6によりその裏面側が吸着され、その下方のモータ27 により回転されるようになっている。これにより、光デ ィスク原盤25上に所望とする案内溝とピット列とを同 心円状に記録することができる。この場合、ビームa, bで案内溝とピット列との一対を記録し、ピームc, d で案内溝とピット列との一対を記録する。

【0012】ここで、光偏向器20の後段には、ダイクロイックミラー21と、反射ミラー24と、偏光ビームスプリッタ22とによりなるビーム変位機構28が配設されている。また、この場合、反射ミラー24は、奇数個(ここでは、1個)配置されるようになっている。

【0013】このような構成において、図2(a)はビームa, bの強度変調器9a, 9bに印加する変調信号の波形29を示し、図2(b)はビームc, dの強度変調器9c, 9dに印加する変調信号の波形30を示さる変調信号の波形30を示すものである。これにより、強度変調器9a, 9bと強度変調器9c, 9dとは交互に印加される。と強度変調器9c, 9dとは交互に印加される。と強度変調器9c, 9dとは交互に印加される。と当時後に光の波形として連続して印加される。に光によりな各印加条件のもとに光偏向器20を通過した光によりな各印加条件のもとに光偏向器20を通過とこの移動方向との相互にビームスポットを変位させ、案内溝とビット列とを有する同心円を記録する。

【0014】従って、このようなことから、ビームスポットをトラックの送り量分だけ戻すことなく光ディスク原盤25にレーザビームを照射できるため、光未露光部及び案内溝、ピット列への配置に従来のような不安定性をなくすことができる。しかも、この場合、クロストークが少なくトラックピッチと同一の送り速度を得ることができ、1.6μm/周の送りでの同心円を記録でき、生産性の高い光ディスクを作製することができる。

【0015】図3は、光偏向器20により偏向されたビームが、ビーム変位機構28に入射する位置関係を示すものである。図3(a)は図1の構成配置例を示すものである。この場合、ビームa, bは光偏向器20で実線から破線に偏向され、ダイクロイックミラー21、偏光ビームスプリッタ22を通過して、対物レンズ23へと導かれる。一方、ビームc, dは光偏向器20で実線か

ら破線に偏向され、ダイクロイックミラー21で反射され、1個の反射ミラー24で偏向方向が反転し、偏光 ピームスプリッタ22で合成される。また、図3(b) は反射ミラー24を2個配置した時の例を示すものでれたじり、このような偶数個配置した場合には、合成されたピーム位置は反転しない。さらに、図3(c)は図3(a)の応用例であり、反射ミラー24を奇数個(3個)配置した時の例を示すものである。この場合にも対にしていては関係を反転させて対物レンズ23に入射さ

【0016】従って、このようにビームを反転させる反転ミラー24を奇数個有することによって、光偏向器 20 への印加電圧により1つのビームを送り方向と反対方向に戻した時、もう一方のビームをそれとは逆方向の位置に配置させることが可能となる。なお、上述した実施例は4条のビームa~dを用いた例であったが、この他に例えば、2条のビームを用いてトラックピッチ1.6  $\mu$  m/周の同心円をビームaとピームcとによって0.8  $\mu$  m/周の送りで原盤作製を行うようにしてもよい。【0017】

【発明の効果】請求項1記載の発明は、レーザ光源から 出射されたビームを強度変調、信号変調した後、対物レ ンズにより集光して光ディスク原盤上に照射することに より、案内溝及びピット列の露光を行う光ディスク原盤 露光装置において、前記レーザ光源から出射されたビー ムの光路上に光偏向器を配設し、この光偏向器を通過し た光路上に前記光ディスク原盤のテーブル移動方向とこ の移動方向とは逆方向との相互にビームスポットを変位 させ前記案内溝と前記ピット列とを有する同心円を記録 するビーム変位機構を設けたので、ビームスポットをト ラックの送り量分だけ戻すことなく光ディスク原盤にビ 一ムを照射できるため、光未露光部及び案内溝、ピット 列への配置に不安定性がなく、しかも、クロストークが 少なくトラックピッチと同一の送り速度を得ることがで き、これにより生産性の高い光ディスク媒体を作製する ことができるものである。

【0018】請求項2記載の発明は、請求項1記載の発明において、ビーム変位機構は、入射したビームを反転させる奇数個の反転ミラーを有するようにしたので、光偏向器への電圧印加により1つのビームを送り方向と反対方向に戻した時、他の一つのビームをそれとは逆方向の位置に配置することができ、光ディスク作製の適用範囲を広げることができるものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例である光ディスク原盤露光装置を示す構成図である。

【図2】変調信号波形を示す波形図である。

【図3】ビーム偏向された光路状態を示す光路図である。

50 【図4】従来における同心円の光ディスクの形状を示す

5

説明図では	ある。	
【符号の】	说明】	

3 レーザ光源20 光偏向器

23 対物レンズ

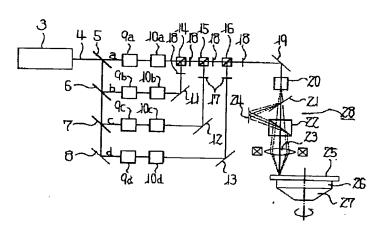
2.4 反転ミラー

25 光ディスク原盤

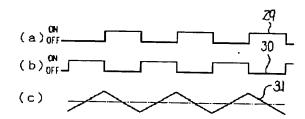
26 テーブル

28 ピーム変位機構

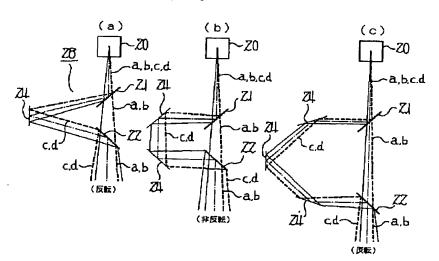
【図1】



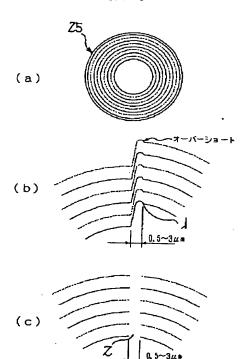
【図2】



【図3】







:

TO THE SECOND SECOND

.

.

1